⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公告

## ⑫特 許 公 報(B2)

昭61 - 31587

@Int Cl.4

識別記号

厅内整理番号

❷❸公告 昭和61年(1986)7月21日

H 01 J 31/12

B - 6722 - 5C

発明の数 1 (全4頁)

49発明の名称 画像表示装置

> ②特 願 昭52-114295

❸公 開 昭54-47472

9出 願 昭52(1977)9月21日

❸昭54(1979)4月14日

70発 明 者 辺

正則

栄 二

門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内

70発 明 者

野々村 欽 造

門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内

⑪出 願 人 松下電器産業株式会社

門真市大字門真1006番地

20代 理 人 弁理士 中尾 敏男

外1名

審査官 島野

1

## **砂特許請求の範囲**

1 実質的に平面な電子源と、前記電子源から電 子ビームを取り出す手段と、取り出された電子ビ ームの選択的通過を制御する制御手段と、電子ビ る加速手段と、電子ビームの衝突によつて発光す る発光体とも具備し、前記集束手段を電子ビーム 入射側が広い錐体状の貫通孔を有する電極板にて 構成してなる画像表示装置。

- てなる特許請求の範囲第1項に記載の画像表示装 置。
- 3 集束手段を構成する電極板の表面が二次電子 放出係数が1より大きい二次電子放出材料で被覆 項または第2項に記載の画像表示装置。
- 4 二次電子放出材料や、銀ーマグネシウム合 金、ベリリウムーマグネシウム合金、銅-ベリリ ウム合金の群から選ばれる一種の合金であること 表示装置。
- 5 二次電子放出材料がアルミニウムと酸化アル ミニウムの複合材料であることを特徴とする特許 請求の範囲第3項に記載の画像表示装置。
- 化物であることを特徴とする特許請求の範囲第3 項に記載の画像表示装置。
- 7 二次電子放出材料がアルカリ土類金属の酸化

物またはハロゲン化物であることを特徴とする特 許請求の範囲第3項に記載の画像表示装置。

2

8 二次電子放出材料が銀ー酸化セシウムーセシ ウム,銀一酸化ルビジウム,セシウムーアンチモ ームを集束する集束手段と、電子ビームを加速す 5 ンから選ばれる一種の材料であることを特徴とす る特許請求の範囲第3項に記載の画像表示装置。 発明の詳細な説明

本発明は平面状電子源から取り出された電子ビ ームを発光体に衡突させて画像表示を行う平板状 2 制御手段と集束手段との間に偏向手段を設け 10 の画像表示装置に関し、特に集中電極極を通過す る電子ビーム電流を増加して高輝度の画像が得ら れる画像表示装置を提供しようとするものであ る。

従来、平板状電子源から放出される電子ビーム されていることを特徴とする特許請求の範囲第1 15 を一対のマトリックス型電子ビーム制御電極によ つて制御し、文字または画像を表示する平板状表 示装置を構成する試みがなされている。第1図に この種の表示装置の要部構成図の一例を示す。こ の第1図において、1は平板状電子源であって熱 を特徴とする特許請求の範囲第3項に記載の画像 20 陰極、電界放出冷陰極などが使用される。2 は多 数の貫通孔6を穿設した格子状電極板で、陰極1 に対して正の電圧が印加され、電子ビームを取り 出す。電子ピームの一部は格子状電極板2の貫通 孔6を通過し、電子ビーム制御電極板3の表示に 6 二次電子放出材料がアルカリ金属のハロゲン 25 達する。制御電極板3および4には多数の貫通孔 6 a および 6 b が縦横に規則正しく穿設されてお り、各行、列毎に短冊材電極7および8が設けら れていて、お互に直交するように適当な間隔を保

つて、かつ直交する各交点において両制御電極板 3, 4に設けられた貫通孔 6 a, 6 b が一致する ように配置されている。電子ビーム制御電極板3 の表面に達した電子ビームは各短冊状電極極7に 印加される信号電圧に対応して変調され、貫通孔 5 示す。制御電極板 4 の貫通孔 6 b を通過した電子 6 a を通過し、電子ビーム制御電極板 4 の表面に 達する。電子ビームは制御電極板4においても前 記制御電極板3と同様なメカニズムによつて変調 され貫通孔6 bを通過する。貫通孔6 bを通過し た電子ビームは加速電極板9に印加された正の高 10 電子放出係数に応じて2次電子14 e が放出さ 電圧によつて加速され、加速電極板9の表面に塗 着された螢光体膜10に衝突して発光せしめる。 なお11はガラス板である。以上が従来の画像表 示装置の概略であるが、一般に電子ビーム制御電 極板4と加速電極板9の間に、電子ビームを集束 15 集束され、螢光体10に入射する電子ビームに寄 またはコリメートし、かつ、加速電極板9に印加 される高電圧によって短冊状電極8の電位が影響 を受けないように電極板が挿入される。

このように構成した表示装置において、電子ビ に信号電圧を順次印加すると文字または画像を表 示することができる。

このような画族表示装置の輝度は各画素に対応 する制御電極板3, 4の貫通孔6a, 6bを通過 する電子ビーム電流および電子ビームのエネルギ 25 の便宜上、集束電極12の貫通孔13を誇張して によつて決まる。然るに制御電極板3,4の貫通 孔6a, 6bの有効面積比(全貫通孔の面積を表 示面積で除した値)は一般に20~25%であって、 陰極から放出された電子の20~25%しか有効に利 用できない。特に、解像度のよい画像を得るため 30 ツチのものである。また、その孔径についてては に、制御電極に設けられる貫通孔の密度を大きく すると更に、有効面積比は小さくなり、明るい画 像を得ることができない欠点がある。

本発明は制御手段によつて制御された電子ビー 子ピーム集束電極の形状を特定し、集束電極の表 面の材質を二次電子放出係数の大きな材料で被覆 することによつて、電子ビーム電流を増倍し、所 期の目的を達成しようとするものである。以下に 本発明の実施例について説明する。

第2図は本発明の一実施例を示す画像表示装置 の斜視図である。この第2図において、第1図と 同一構成物に対して同一番号が付してある。12 は制御電極板4と加速電極板9との間に配設され

た集束電極であり、制御電極板4の貫通孔6 bに 対応して規則正しく、電子ピーム入射側が広い錘 体状、例えば円錘台状の貫通孔 13が設けられて いる。この集束電極12の水平断面図を第3図に ビーム14の一部は集束電極12に衝突すること なく貫通孔13を通過し、加速電極板9によつて 加速される。また、電子ビーム 14の他の一部は 集束電極12に衝突し、集束電極12表面の2次 れ、加速電極板9によつて加速される。なお、放 出される2次電子14 e は、当初拡散する方向に 放出されても、集束電極12と加速電極9との間 の電界により強力により強力に引かれて、すぐに 与する。この2次電子14eの放出量は集束電極 12 表面の材料等によつて異なるとともに電子ビ ーム 1 4 の入射角によつて変化する。一般に、電 子ビームの入射角をθとすると、2次電子放出量 ーム制御電極板3および4の各短冊状電極7,8 20 は $\cos heta$  の逆数に比例することが知られている。 従って、集束電極1.2の貫通孔13の形状が円錘 台状であるので電子ビーム14の入射角が大きく なり、実質的に2次電子放出係数が2~3倍大き くなる。なお、第2図及び第3図においては説明 示したが、実際には従来技術の説明において記載 した集束用の電極と同様の寸法である。すなわ ち、従来のいわゆるメツシュ状電極のように、制 御電極板4の貫通孔6 b よりもはるかに小さいピ 特に限定されるものではなく、仕様に応じて適当 に設定することができる。

また、さらに集束電極12表面を5次電子放出係 数の大きい材料で被覆することによつて更に集束 ムを、制御手段と加速手段の中間に設けられる電 35 電極 1 2 を通過する電子ビーム電流が大きくな

2次電子放出係数の大きい材料を表に示す。

40

麦

被覆材料	2次電子 放出係数	被覆材料	2次電子 放出係数
ガラス		アルカリ 土類化合 物	
パイレツクス	2.3	CaF₂	3.2
ソーダ	2.1	BaF₂	4.5
石 英	2.1~2.9	BeO	3.4
グラウン ド	3.1	MgO	2.4
ハロゲン化 アルカリ		Ca0	2.2
LiF	5.6	Ba0	2.3
NaF	5.7	絶緑物	
NaC1	6.8	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1.5~4.8
KC1	7.5	マイカ	2.4
RbC1	5.8		
NaBr	6.2		
Na I	5.5		

上表以外の被覆材料としてはAg-Ag合金、Be -Mg合金、Cu-Be合金等がある。これらの合金 は適当な温度と雰囲気において熱処理されると入 射電子エネルギー200eVにおいて2次電子放出係 25 ム制御電極と集束電極とは孔ピツチおよび位置関 数が4~10と大きく、好ましい。なお、Cu-Be 合金は2次電子放出係数がやや小さいが2次電子 放放出面が極めて安定である。またAg-Cs-O. Ag-RbO-Rb, Cs-Sbなどアルカリ金属に な点もあるが2次電子放出係数が特に大きい。さ らにBe, Mg, Ca, Baなどのアルカリ土類金属は 表面を単分子層程度酸化されると、金属表面より 2~3倍程度2次放出係数が大きくなる。また Alの表面に酸化層を設けたものも安定で、かつ 35 きくなり、従つて解像度が向上する。すなわち、 2次電子放出係数が大きい。実験結果によれば集 東電極 1 2 にAlを1000Å~2000Åの厚さに真空 蒸着し、大気中45℃で熱処理されたものは1次電 子のエネルギー200eVのとき、2次電子放出係数 は2~2.5であつて、集束電極の貫通孔の有効面 40 積比が1/2のとき貫通孔をそのまま通過する電子 ビーム電流の3~4倍の電子ビーム電流を得るこ とができる。

次に本発明の一実施例について述べる。電子ビ

ーム制御電極6a,6bを1㎜ピツチに配列し、 集束電極の孔ピッチを0.1㎞とした。集束電極1 2 は厚さ30μmのSUS-304であつて、孔形状は 電子ビームの入射側70μm径、出口側30μm径の 5 錐体状とした。電極表面にAIを約1000 A 蒸着 し、大気中で450℃に加熱し、表面にAl<sub>2</sub>O₃膜を 形成した。

また、制御電極4と前記集束電極の間に1㎜ピ ツチの偏向電極板を配置した。制御電極に設けた 10 孔径は0.4mmである。前記偏向電極板板および前 記集束電極板に適当の電圧を印加すると集束電極 板上に直径0.2㎜の電子ビームスポツト(ビーム 径は制御電極、偏向電極、集束電極に印加する電 圧および各電極間距離によつて決まる)を得た。 15 ビーム電流 1 は入射ビーム電流を 1 。とするとき 次式で表わされる。

$$I = \frac{(r_i^2 - r_o^2) \times \gamma + r_o^2}{r^2} I_o$$

ここで、rは錐体形状でない従来の孔の直径、 20 riは電子ビームの入射側の孔径 roは出口側の孔 径、γは2次電子放出係数である。錐体形状でな い従来の孔径を50μm、γ=2とすると、1= 3.561。となり3.56倍に増加することがわかる。 実 験結果は約3倍であつた。前述の如く、電子ビー 係、任意に設定されており、電子ビームの偏向に よつて、ビームの集束電極板上での位置は任意の 位置であつてもよい。

なお、電子ビームの衝突によつて発光せしめら よる表面処理が施されたものは、製造上やや困難 30 れる螢光体10の発光に寄与する面積は、集束電 極が設けられることによつて小さくなるが、制御 電極板4と集束電極12との間に偏向電極を設け ると、電子ビームは偏向されるので、電子ビーム が衝突する螢光体10の発光に寄与する面積が大 前述のとおり集束電極12の貫通孔13のピッチ は制御電極板4の貫通孔6 bのピッチより小さい ので、制御電極板4と集束電極12の間での偏向 が上述のとおり有効に作用するものである。

> 以上の説明から明らかなように本発明の画像表 示装置は集束電極に設けられた貫通孔が電子ビー ム入射側に広い錘体状であるので電子ビームの衝 突による2次電子放出量が大きく、電子ビーム電 流が大きくなり、高輝度の画像が得られる。

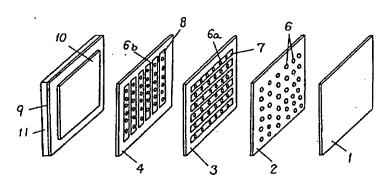
7

## 図面の簡単な説明

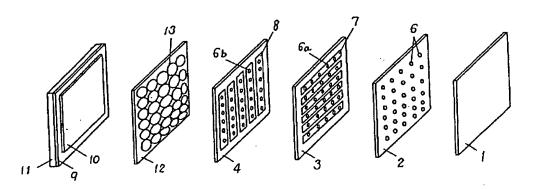
第1図は従来の画像表示装置の構成図、第2図 は本発明の一実施例を示す画像表示装置の構成 図、第3図は同画像表示装置の要部断面図であ z

1 ·····電子源、2 ·····格子状電極板、3, 4 ··· ···制御電極板、12 ·····集束電極、13 ······貫通 孔、14 ·····電子ビーム。

第1図



第2図



第3図

